

附件2：有机发光二极管显示面板生产企业进口物资清单

(1) 有机发光二极管显示面板生产企业进口生产性原材料清单

序号	类别		商品名称	英文名称 (供参考)	税则号列 (供参考)	性能指标
1	玻璃	玻璃/玻璃纤维/OLED屏	原板玻璃/低温多晶硅用玻璃基板/玻璃盖板/玻璃后盖	Glass substrate/LTPS Glass/Cover Glass	70031900/70060000/70052900	
2			OLED用触摸屏玻璃	Touch Panel Glass/AMOLED On Cell TP	70200011/70031900	
3	基板	聚酰亚胺	柔性显示聚酰亚胺/柔性PI液/柔性显示塑胶基板	Polyimide/PI	38249099/32089090	
4	模具	模具	光罩/掩模版(掩膜板/掩膜版)	Photo Mask	37059090/90029090	
5	胶膜	丙烯酸树脂类膜	防眩膜/偏光片/圆偏光片	Antiglaring Film/Polarizer	90012000	
6			各向异性导电晶片/各向异性导电膜/自粘塑料膜(入,出,修补)/各向异性导电胶片	ACF	32099010/32099020/32099090/32091000/39199090/38249099	
7		胶膜	触控膜/触摸薄膜	Touch Film	90019090/39269010	
8			盖板薄膜	Cover Film	90019090	
9			保护膜	Film	39209990/39191099	
10			三层复合膜/背胶/石墨背胶/铜箔背胶	Three Layer Protect tape/Tape/Glue	90019090/38012000	
11		3D光学膜	3DLensFilm	90019090		
12	传感器	触摸传感器	OLED用触摸传感器	Touch Sensor	38249099/39269010	
13	靶材	靶材	靶材(铝钼, 钼钨, 铬, 氧化钨锡, 钼钨, 铝镍, 钛, 银铋铌, 银铌铜镧, 铝镍钨钨, 银, 铜, 钼钨, 钨钨氧化物, 钨钨氧化物)	TARGET (Al-Nd, Mo-Nb, Cr, ITO, Mo-W, Al-Ni-La, Ti, Ag-Bi-Nd, Ag-Ni-Cu-La, Al-Ni-Ge-Nd, Ag, IZO, IGZO, Cu, Mo-Ti)	76052900/81021000/81122900/81129290/80012090/282590/76169910/81089010/81089090/71069190/71159010/71069110/76042910/38249099/74071090/84869091	
14	树脂	树脂类	边框胶/封框胶(环氧树脂)/密封胶/封口材料/UV填充材料/固体干膜/玻璃封装胶/边缘密封UV胶/硅球	Sealant/UV Glue/filler/face sealant/UV Bonder/Gap sealingUV Glue/Silica Beads/Silica Ball	35061000/35069120/38249099/35069190/39191010/71159010/28112210/28112290	

序号	类别		商品名称	英文名称 (供参考)	税则号列 (供参考)	性能指标
15	树脂	树脂类	紫外线固化树脂/触摸屏用光学胶	Ultraviolet Curing Resin/UV Tuffy/Optical Clear Adhesive(OCA); Liquid Optical Clear Adhesive (LOCA)	39191010/35069120 /35069900/32141010	
16			光学绝缘树脂/液态光学透明胶/光学弹性树脂	Over Coat(Insulate/Passivation of TP)/Liquid Optical Clear Adhesive/Super Visual Resin/LOCA/SVR	39073000/35069900 /35069120	
17			硬化材料	Hard Coating Material	39269090	
18		导电树脂	转印银浆/银还原胶/芳基酸与芳基胺聚合物(银胶)/转印电极材料/银胶	AG Paste/Ag Epoxy	38249099	
19	绝缘材料	绝缘胶	绝缘层胶/有机胶	Insulation(PI)/Organic	37071000	
20			隔离柱胶	RIB glue	37071000	
21	光阻剂	光阻	彩膜光阻(OLED)/彩膜光阻剂(OLED)(bank、蓝色、红色、绿色、像素分隔绝缘层、平坦绝缘层、隔离柱子绝缘层)	Organic photo resist (bank、blue、red、green、PDL、PLN、PS)	37071000	
22			低温光阻	photoresist (BM、red、blue、green、OC)	37071000	烘烤温度≤85℃
23	高纯固体材料	高纯有机材料	有机空穴传输材料/有机P/N型掺杂材料/有机空穴传输层掺杂材料/电荷产生层材料	organic hole transport/Organic hole transport doped Material/organic holetransportdopedMaterial/Charge Generation Layer material	29212900/29029090 /29215900/29329990/29339900/29269090	
24			有机电子传输材料	organic electron transport	29212900/29029090 /29339900/32049090	
25			有机空穴注入材料	organic hole injection	29029090/29215900 /29339900/32049090	
26			有机发光材料	organic emitting material	29029090/29336990 /32049090/29215900	
27			磷光发光材料	phosphor emitting material	29029090	

序号	类别	商品名称	英文名称 (供参考)	税则号列 (供参考)	性能指标	
28	高纯固体材料	有机电子注入材料	EIL/ Organic Electron Injection Material	29029090		
29		有机材料保护层	CPL	85364110		
30		有机电子阻挡材料	EBL/Organic Electron Blocking Material	29029090		
31		有机效率增强材料	EIL/ Organic Electron Injection Material	29029090		
32		有机空穴阻挡材料	HBL/Organic Hole Blocking Material	29029090		
33	高折射率无机材料	硒化锌/硫化锌	ZnSe, ZnS	26080000		
34	高分子材料	打印油墨	Print Ink/Inkjet Ink	29029090		
35	高纯金属	阴极材料高纯铝、银、铜、钙、镁、镱、氟化锂等/高纯活泼碱金属锂、钾、铯等/高纯活泼碱土金属钙、钡等/高纯金属材料锗	Cathode Material (Al, Ag, Cu, Ca, Mg, Yb, LiF); Lithium(Li), potassium(K), cesium(CS) Ca, Ba, Ge	76052900/71069110/28051200/74031111/81043000/25291000/26179090/28053019/28469039		
36	封装材料	干燥剂	固体干燥剂/液体干燥剂	Desiccant	28051200/38249099	
37		封接用玻璃粉	封接用玻璃粉/玻璃胶	Glass Frit	70182000/70189000/35061000	
38		后盖	金属后盖/阻水膜后盖	Metal Cover/barrierfilm cover	70060000/72259990	
39		金属掩模版/框架	金属掩模版(掩模板/掩膜版)/精密金属掩模版/框架/掩模条/电铸掩模版	MASK/masksheet/frame	72221900/72259990/72283090/73269019/84869099	
40		薄膜封装材料	OLED薄膜封装材料/丙烯酸酯单体	monomer	38249099	
41	高纯气体	硅烷	Gas (SiH ₄)	28500000	SiH ₄ 纯度≥99.999% N ₂ 含量≤0.5ppmv H ₂ 含量≤20ppmv O ₂ 含量≤0.06ppmv	
42		高纯度混合气体/高纯度成膜气体/其他高纯度特殊气体	磷烷/20%磷烷氢混合气/1%磷烷氢混合气	Gas (PH ₃ , 20%PH ₃ /H ₂ , 1%PH ₃ /H ₂)	28500000/28480000	磷烷纯度≥99.9995%; 氢气纯度≥99.9999%
43		乙硼烷氢混合气(乙硼烷)	Gas (B ₂ H ₆ /H ₂)	28500000		
44		四乙基原硅酸盐/正硅酸乙酯	Gas (TEOS)/Liquid (TEOS)	28399000	纯度≥99.9999999%	
45		氙气/高纯氙	Gas (Xe)	28042900	H ₂ O≤0.5ppmv	

序号	类别		商品名称	英文名称 (供参考)	税则号列 (供参考)	性能指标
46	高纯气体	高纯度混合气体/高纯度成膜气体/其他高纯度特殊气体	激光退火用混合气体/含氢氟激光退火用混合气体	HCl+H ₂ +Ne/ H ₂ inNe	28042900/28261990	纯度≥99.999% H ₂ O≤3ppmv
47			氯气	Gas (Cl ₂)	28011000	氯气纯度≥99.999% 同时满足以下条件: 1. H ₂ O≤0.8ppm 2. CO ₂ ≤0.5ppm
48			氦气	He	28042900	氦气纯度≥99.999%
49			三氯化硼	Gas (BCl ₃)	28121049	三氯化硼纯度≥99.999% Ca≤50ppbv; K≤50ppbv; Mg≤10ppbv; Na≤50ppbv
50			三氟化硼/三氟化硼同位素	Gas (BF ₃)/Enrich1 1BF ₃ Gas	28129019/28261990	B-11 (%) ≥99.7% O ₂ /Ar、SO ₂ 、CO ₂ 、N ₂ 、HF、SiF ₄ 杂质≤25ppmv
51			氯化氢混气	HClGas/HCl	28061000	同时满足以下条件: 1. HCL的纯度5N, H ₂ 的纯度6N, Ne的纯度5N 2. 关键杂质H ₂ O的含量小于3ppm 3. O ₂ ≤3ppm
52			1%磷化氢-硅烷混合气	Gas (1%PH ₃ /SiH ₄)	38249099	
53			五氟乙烷	C ₂ HF ₅ Gas	28261990	
54			四氟化硅	SiF ₄	28129019	纯度≥99.998% CO ₂ 含量≤1ppmv CO含量≤0.5ppmv HF含量≤5ppmv P、B、As含量≤0.5ppmv
55			刻蚀液	刻蚀液	带缓释剂氢氟酸	HF with buffer
56	刻蚀液(银、氧化铜锡、铝)	Etachant (Ag、ITO、Al)			28092010/38101000	
57	光刻工艺用化学品	显影液/光刻胶/去胶液/增粘剂/稀释剂/静电防止剂	双(三甲基硅)胺/六甲基二硅烷胺/六甲基二硅胺/粘着强化剂/附着剂	HMDS	29310000/29211990/37071000	
58			光刻胶	PHOTO RESIST	37071000	
59			湿法剥离液/剥离液/脱膜液	strip(Stripper)/Stripper	38140000/38249099/32049090/37079090/28152000	
60			六甲基二甲硅醚	HMDSO	29420000	
61			CF显影液	CF Developer	37079000	
62	化学洗剂	玻璃基板清洗剂/PI洗剂	非离子表面活性剂	Nonionics Modelfier/Additive/Buffered Etch	34021300	
63			清洗剂/清洗液/掩模版(掩膜板/掩膜版)清洗液	Cleaner/Washer/Mask resiner	34021900/38101000	
64		金属掩模版清洗剂	N-甲基吡咯烷酮	NMP	29337900	同时满足以下条件: 1. NMP浓度下限99.5% 2. 水浓度上限0.05% 3. Particle>0.05um: <50(pcs/ml)
65	模组	模组	多元件集成电路	Multi-component Integrated circuit	85423111/85423210/85423310/85423910	同时满足以下条件: 1. 工艺制程≤40nm 2. IC刷新率120HZ 3. 包含两个或两个以上单片